## Рентгенографические исследования кристаллографических параметров и теплового расширения кристаллов *β*-BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

© А.У. Шелег, Е.М. Зуб, Л.А. Стремоухова, А.М. Лугинец

Институт физики твердого тела и полупроводников Академии наук Белоруссии, 220072 Минск, Белоруссия

## (Поступила в Редакцию 19 декабря 1996 г.)

Рентгенографическим методом в интервале температур 80–300 К измерены параметры кристаллической решетки *a* и *c* кристаллов  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. По измеренным значениям параметров рассчитаны коэффициенты теплового расширения (КТР)  $\alpha$ . Обнаружена значительная анизотропия теплового расширения. Показано, что КТР вдоль оси *c*  $\alpha_c$  на порядок больше, чем КТР  $\alpha_a$  в плоскости, перпендикулярной этой оси. Установлено, что в области температур 80–190 К КТР  $\alpha_a$  становится отрицательным.

Кристаллы  $\beta$ -бората бария ( $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) являются новыми нелинейными оптическими материалами и представляют значительный практический интерес. В широкой спектральной области они обладают большим эффектом нелинейности оптических свойств и высоким коэффициентом преобразования, что указывает на перспективность применения этих кристаллов в качестве преобразователей частоты лазерного излучения [1-3]. Кристаллы β-BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> являются низкотемпературной модификацией BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> и имеют тригональную кристаллическую структуру (пространственная группа *R*3*c*) с параметрами элементарной ячейки a = 8.380 Å,  $\alpha = 96.65^{\circ}$  (в гексагональных осях a = b = 12.519 Å, c = 12.723 Å [4]). Существует и высокотемпературная форма бората бария  $(\alpha$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), кристаллизующаяся также в тригональную кристаллическую структуру (пространственная группа  $R\bar{3}c$ ) с параметрами элементарной ячейки в гексагональных осях a = b = 7.235 Å, c = 39.192 Å [5]. Кристаллы *α*-BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> имеют центросимметричную кристаллическую структуру, в то время как *β*-BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> являются нецентросимметричными и представляют наибольший практический интерес как нелинейные оптические материалы. Оптические свойства  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, характеризующие их как преобразователи лазерного излучения, достаточно хорошо изучены, в то время как динамические характеристики этих кристаллов только начинают исследоваться. В [6] приведены результаты исследования теплового расширения *β*-ВаВ<sub>2</sub>О<sub>4</sub> в широкой области температур выше комнатной и показано, что эти кристаллы обладают сильной анизотропией теплового расширения.

Представляло значительный интерес исследовать кристаллографические параметры и тепловое расширение кристаллов  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> в области низких температур, тем более что такие сведения в литературе отсутствуют. Кристаллы  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> выращивались из раствора в расплаве на затравку с поверхности раствора-расплава системы Na<sub>2</sub>O–B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-BaO по технологии, приведенной в [7]. Синтез проводился в печи с вертикальным расположением SiC-нагревателей. Температура контролировалась платина-платинородиевой термопарой. Точность поддержания температуры прецизионным терморегулятором была не ниже 0.1 К. В качестве затравок использовались пластинки  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, поверхности которых совпадали с кристаллографическими плоскостями (001). Выращивание проводилось методом непрерывного снижения температуры со скоростью ~ 0.05–0.3 K/h. Кристаллы вытягивались со скоростью ~ 1 mm/day. Выращенные кристаллические були медленно охлаждались со скоростью ~ 15–20 K/h до комнатной температуры. Кристаллы, полученные таким образом, имели размеры ~ 70 mm в диаметре и ~ 10 mm по высоте.

Кристаллографические параметры элементарной ячейки а и с β-BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> определялись рентгенографическим методом в области температур 80-300 К. Исследования проводилсь на рентгеновском дифрактометре TUR-M62 с использованием Си К<sub>а</sub>-излучения и низкотемпературной рентгеновской камеры фирмы "Rigaku". Образцами служили монокристаллические пластинки размером  $\approx 5 \times 4 \times 1 \,\mathrm{mm}$ , поверхности которых были выведены параллельно кристаллографическим плоскостям (001) и (h00) с точностью  $\approx 3-5'$ . Регистрация дифракционных спектров проводилась методом непрерывного сканирования по схеме  $\Theta - 2\Theta$  с записью профилей интенсивностей рефлексов на перфоленту. Параметры элементарной ячейки  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> a и c определялись соответственно по углам отражения рефлексов 12.00 и 00.12, рассчитанным по центру тяжести профилей. Конечные результаты представляли собой усредненные значения, полученные из 3-5 измерений при каждой температуре. Температура образца задавалась блоком регулировки, выполненным на остове регулятора температуры, и контролировалась медь-константановой термопарой. Эта система позволяла поддерживать температуру с точностью до 0.1 К в исследуемой области температур. Перед каждой записью профиля интенсивности дифракционного рефлекса образец термостатировался ~ 20 min при заданной температуре. Измерения параметров а и с проводились с температурным шагом 20 К.

На рис. 1 приведены температурные зависимости экспериментальных значений параметров кристаллической решетки *a* и *c*  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> в области температур 80–300 К. На рис. 2 представлена температурная зависимость объема элементарной ячейки  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, рассчитанная по измеренным параметрам кристаллической решетки. Кривые температурной зависимости параметров решетки



**Рис. 1.** Температурная зависимость параметров кристаллической решетки c (1) и a (2) кристалла  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.



**Рис. 2.** Изменение объема элементарной ячейки кристалла *β*-BaP<sub>2</sub>O<sub>4</sub> в зависимости от температуры.

a = f(T), c = f(T),а также объема элементарной ячейки V = f(T) были аппроксимированы полиномом типа  $L_t = L_0(1 + AT + BT^2 + CT^3 + DT^4)$ . Кривая a = f(T) аппроксимирована полиномом четвертой степени с коэффициентами  $L_0 = 12.539, A = -1.390 \cdot 10^{-5},$  $B = 9.375 \cdot 10^{-8}, C = -3.281 \cdot 10^{-10}, D = 4.984 \cdot 10^{-13},$ а кривые c = f(T) и V = f(T) — полиномом третьей степени с коэффициентами для  $c = f(T) L_0 = 12.624,$  $A = 1.226 \cdot 10^{-5}, B = 9.899 \cdot 10^{-8}, C = -1.411 \cdot 10^{-10}$ и для  $V = f(T) L_0 = 1716.170, A = 1.894 \cdot 10^{-5},$  $B = 2.198 \cdot 10^{-10}, C = 6.012 \cdot 10^{-11}$ . Как видно из рис. 1, 2, температурные зависимости экспериментальных значений параметров решетки a, c и объема V (точки) хорощо описываются используемыми аналитическими выражениями (сплошные линии). Коэффициенты теплового расширения (КТР) в зависимости от температуры были определены из уравнения

$$\alpha = (dL/dT)/L_0 = A + 2BT + 3CT^2 + 4DT^3.$$
(1)

Исходя из этого, температурные зависимости линейных КТР кристалла  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> в интервале температур 80–300 К вдоль кристаллографических осей  $\alpha_a$  и  $\alpha_c$  и объемного  $\alpha_V$  могут быть представлены в виде следующих выражений соответственно:

$$\alpha_{a} = -1.390 \cdot 10^{-5} + 1.875 \cdot 10^{-7}T$$

$$-9.843 \cdot 10^{-10}T^{2} + 1.994 \cdot 10^{-12}T^{3},$$

$$\alpha_{c} = 1.226 \cdot 10^{-5} + 1.980 \cdot 10^{-7}T$$

$$-4.233 \cdot 10^{-10}T^{2},$$

$$\alpha_{V} = 1.894 \cdot 10^{-5} + 4.396 \cdot 10^{-10}T$$

$$+ 1.804 \cdot 10^{-10}T^{2}.$$
(2)

Как следует из приведенных экспериментальных результатов (рис. 1), параметр решетки  $c \beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> в



**Рис. 3.** Температурная зависимость коэффициентов теплового расширения  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:  $\alpha_a$  в кристаллографическом направлении, перпендикулярном оси *c* (1),  $\alpha_c$  вдоль оси *c* (2) и объемного КТР  $\alpha_V$  (3).

исследованной области температур с увеличением температуры плавно растет и изменяется практически линейно. Температурная зависимость a = f(T) носит более сложный характер. С ростом температуры параметр решетки сначала несколько уменьшается, а потом, начиная с  $T \sim 190$  K, растет. Хотя следует отметить, что в данном интервале температур изменения параметра *a* происходят не в сотых долях, как для параметра *c*, а в тысячных долях Å. За счет значительного увеличения параметра *c* с ростом температуры объем элементарной ячейки  $\beta$ -BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> также непрерывно увеличивается (рис. 2).

На рис. З представлены температурные зависимости КТР в кристаллографическом направлении, перпендикулярном гексагональной оси c ( $\alpha_a$ ), вдоль оси c ( $\alpha_c$ ) и объемного ( $\alpha_V$ ). Из этого рисунка следует, что КТР  $\alpha_a$  с ростом температуры увеличивается, но не линейно, а более сложным образом. В области температур 80–190 К  $\alpha_a$  принимает отрицательные значения, обращась в нуль при  $T \approx 1909$  К. Температурные зависимости КТР  $\alpha_c$  и  $\alpha_V$ , представленные на этом же рисунке (кривые 2, 3), носят также нелинейный характер, и с ростом температуры значения  $\alpha_c$  и  $\alpha_V$  увеличиваются.

Из приведенных экспериментальных данных следует, что в кристаллах *β*-ВаВ<sub>2</sub>О<sub>4</sub> наблюдается сильная анизотропия теплового расширения. Коэффициент теплового расширения вдоль оси  $c \alpha_c$  на порядок больше, чем КТР  $\alpha_a$  в плоскости, перпендикулярной этой оси. Причина такой анизотропии обусловлена кристаллической структурой *β*-ВаВ<sub>2</sub>О<sub>4</sub>. Низкотемпературная форма β-BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> кристаллизуется в тригональную кристаллическую структуру с пространственной группой R3c с шестью формульными единицами в элементарной ячейке. Элементарная кристаллическая ячейка *β*-BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> состоит из почти плоских анионных групп (В<sub>3</sub>О<sub>6</sub>)<sup>3-</sup> в виде колец, расположенных перпендикулярно полярной оси с. Эти кольца представляют собой жесткие стабильные образования с сильными химическими связями между атомами, а сами кольца связаны между собой вдоль оси с через катионы Ba<sup>2+</sup> слабыми ионными связями Ва-О [1,4]. Поэтому коэффициент теплового расширения вдоль оси с значительно больший, чем в плоскости, в которой расположены анионные группы (B<sub>3</sub>O<sub>6</sub>)<sup>3-</sup>.

## Список литературы

- [1] D. Eimerl, L. Davis, S. Velsko. J. Appl. Phys. 62, 5, 1968 (1987).
- [2] W.R. Bosenberg, L.K. Cheng, C.L. Tang. Appl. Phys. Lett. 54, 1, 13 (1989).
- [3] W.R. Bosenberg, W.S. Pelouch, C.L. Tang. Appl. Phys. Lett. 55, 19, 1952 (1989).
- [4] R. Frohlich. Z. Krist. 168, 109 (1984).
- [5] A.D. Mighell, A. Perloff, S. Block. Acta Cryst. 20, 819 (1966).
- [6] Dai Guigin, Lin Wei, Zheng An, Huang Qingzhen, Liang Jingkui. J. Am. Cer. Soc. **73**, *8*, 2526 (1990).
- [7] L.K. Cheng, W.R. Bosenberg, C.L. Tang. J. Crystal Growth 89, 553 (1988).